

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Hirokazu SAKAI, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: HAIR CLEANSING COMPOSITION

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. _____ Date Filed _____
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2002-375320	December 25, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s) _____
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 2 月 2 5 日
Date of Application:

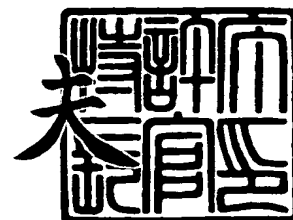
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 7 5 3 2 0
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 3 7 5 3 2 0]

出 願 人 花王株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 1 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 P06291412

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A61K 7/075

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 酒井 宏和

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 棚町 宏人

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 岡本 好正

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 110000084

 【氏名又は名称】 特許業務法人アルガ特許事務所

 【代表者】 有賀 三幸

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 164232

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 毛髪洗浄剤

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 次の成分 (A)～(C)

(A) 両親媒性アミド脂質

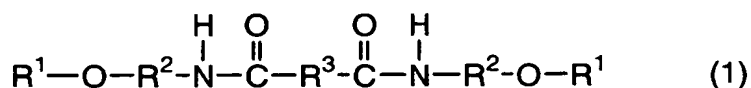
(B) アニオン界面活性剤

(C) シリコーン類

を含有する毛髪洗浄剤。

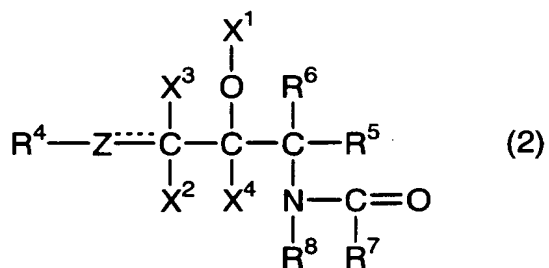
【請求項 2】 成分 (A) が、次の一般式 (1)～(4) から選ばれる両親媒性アミド脂質である請求項 1 記載の毛髪洗浄剤。

【化 1】



〔式中、 R^1 は水酸基及び／又はアルコキシ基が置換していてもよい炭素数 1～12 の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、 R^2 は炭素数 1～5 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、 R^3 は炭素数 1～22 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示す。〕

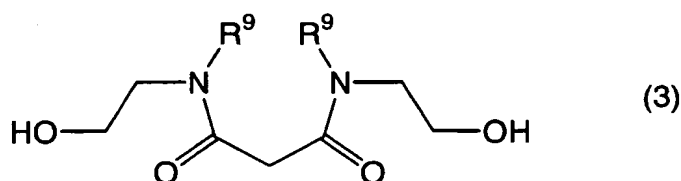
【化 2】



〔式中、 R^4 はヒドロキシ基、オキシ基又はアミノ基が置換してもよい炭素数 4～30 の直鎖、分岐鎖又は環状の飽和又は不飽和の炭化水素基を示し、Z はメチレン基、メチン基又は酸素原子を示し、破線は π 結合の存在又は不存在を示し、 X^1 は水素原子、アセチル基又はグリセリル基を示すか、又は隣接する酸素原子と

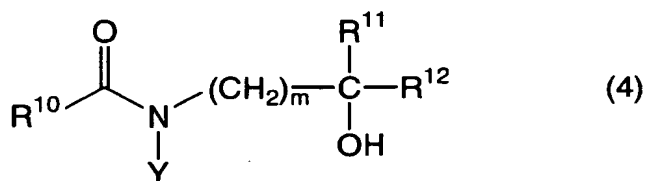
ともにオキシ基を形成し、 X^2 、 X^3 及び X^4 は各々独立して水素原子、ヒドロキシ基又はアセトキシ基を示し（但し、 Z がメチン基であるとき、 X^2 と X^3 は一方が水素原子で他方は存在せず、 $-O-X^1$ がオキシ基であるとき、 X^1 は存在しない）、 R^5 及び R^6 は各々独立して水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシメチル基又はアセトキシメチル基を示し、 R^7 はヒドロキシ基又はアミノ基が置換してもよい炭素数5～35の直鎖、分岐鎖若しくは環状の飽和炭化水素基、又は該炭化水素基の ω 位にヒドロキシ基が置換してもよい炭素数8～22の直鎖、分岐若しくは環状の飽和若しくは不飽和の脂肪酸がエステル結合した基を示し、 R^8 は水素原子を示すか、ヒドロキシ基、ヒドロキシアルコキシ基、アルコキシ基及びアセトキシ基から選ばれる置換基を有してもよい総炭素数1～8の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す。]

【化3】



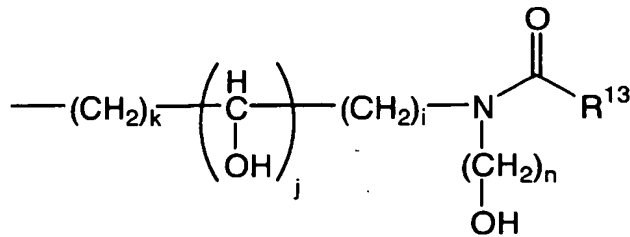
〔式中、 R^9 はヒドロキシ基が置換してもよい炭素数10～18のアルキル基を示す。〕

【化4】



〔式中、 R^{10} は炭素数9～31の直鎖又は分岐鎖の、飽和又は不飽和の、水酸基が置換してもよいアルキル基、又は2-ドデセン-1-イルコハク酸の残基を示し、 m は1～3の整数を示し、 R^{11} 及び R^{12} は各々水素原子又は炭素数1～4のアルキル基又はヒドロキシアルキル基を示し、 Y は炭素数10～32の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の水酸基が置換してもよいアルキル基、又は次式

【化5】



(k、i 及び n は、各々 1～3 の整数を示し、j は 0 又は 1 を示し、R¹³ は炭素数 9～31 の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の水酸基が置換してもよいアルキル基を示す) で表される置換基を示す。]

【請求項 3】 シリコーン類が、ジメチルポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン及びアミノ変性シリコーンから選ばれるものである請求項 1 又は 2 記載の毛髪洗浄剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、洗浄性・使用感を損なうことなく、物理的・化学的刺激から毛髪を保護して枝毛・切れ毛の発生を抑制し、更に洗浄後の毛髪に自然なすべり感、しっとり感、健康な髪本来のしなやかさ等の良好な感触や保湿性を付与する毛髪洗浄剤に関する。

【0002】

【従来の技術】

毛髪は、常にドライヤー熱、ブラッシング等の日常的なヘアケア行動による物理的刺激、及び洗髪、パーマ、ヘアカラー、ブリーチ等による化学的刺激に曝されているため、成分や構造体の部分的欠損を伴う損傷状態にある。また、加齢にともなう髪質変化は、これらのダメージを加速させ、健康な髪本来のしなやかさを失わせる要因となる。

【0003】

損傷状態の毛髪の保護・修復は、損傷により欠損した成分、構造体及びそれらの類縁体を補う形で行われるのが一般的である。保護・修復機能の発現には保護

基剤と毛髪との相互作用（親和性）が重要と考えられ、現在では保護基剤としてスフィンゴ脂質やタンパク誘導体を用いる方法が有益な技術として広く利用されている。例えば、アニオン性界面活性剤と双極イオン性界面活性剤からなる界面活性剤、カチオン性高分子、及びセラミド又はグリコセラミドを含有する頭髮洗浄剤がある（特許文献 1 参照）。しかし、セラミド、グリコセラミド等の保護基剤は、融点が高く結晶化し易いため、十分な量が配合されず、未だ十分な毛髪の保護・修復効果は得られていないのが実情である。

【 0 0 0 4 】

【特許文献 1】

特開平 8-59443 号公報

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、毛髪損傷の防止・修復効果に優れる毛髪洗浄剤を提供することを目的とする。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、毛髪洗浄剤中に保護基剤としての両親媒性アミド脂質とともにシリコーン類を配合することにより、毛髪を物理的・化学的刺激から保護して枝毛・切れ毛の発生を抑制することができ、また毛髪に自然なすべり感、しっとり感、健康な髪本来のしなやかさ等の良好な感触を有意に付与することができることを見出した。

【 0 0 0 7 】

すなわち本発明は、次の成分 (A) ～ (C)

(A) 両親媒性アミド脂質

(B) アニオン界面活性剤

(C) シリコーン類

を含有する毛髪洗浄剤を提供するものである。

【 0 0 0 8 】

【発明の実施の形態】

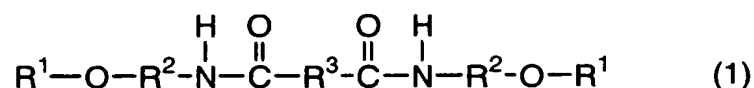
成分(A)の両親媒性アミド脂質とは、1～2個のアミド基を有し、アミド基のカルボニル基に結合する炭素鎖は、水酸基が置換してもよく、主鎖にエステル結合を含んでもよい炭素数5～60のアルキル基又はアルキレン基であり、かつ、化合物全体として1～5個の水酸基又は炭素数1～30のアルコキシ基を含有するものをいう。両親媒性アミド脂質の具体例としては、以下の(1)～(4)が挙げられる。

【0009】

(1) 一般式(1)で表されるジアミド化合物

【0010】

【化6】



【0011】

[式中、 R^1 は水酸基及び／又はアルコキシ基が置換していてもよい炭素数1～12の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、 R^2 は炭素数1～5の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、 R^3 は炭素数1～22の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示す。]

【0012】

一般式(1)において、 R^1 としては、水酸基及び炭素数1～6のアルコキシ基から選ばれる1～3個が置換していてもよい炭素数1～12の直鎖又は分岐鎖のアルキル基が好ましい。なかでも、無置換の炭素数1～12のアルキル基、又は水酸基が1～2個、炭素数1～6のアルコキシ基が1個、若しくは水酸基と炭素数1～6のアルコキシ基が1個ずつ置換した、炭素数2～12のアルキル基がより好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、ドデシル基、2-メチルプロピル基、2-エチルヘキシル基、2-ヒドロキシエチル基、9-ヒドロキシノニル基、2,3-ジヒドロキシプロピル基、2-メトキシエチル基、2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル基、9-メトキシノニル基等が挙げられ、なかでも2-ヒドロキシエチル基、メチル基、ドデシル基、2-メトキシエチル基が好まし

い。

【0013】

一般式(1)において、 R^2 としては、炭素数2～5の、特に炭素数2～3の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基が好ましい。具体的には、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、1-メチルエチレン基、2-メチルエチレン基、1-メチルトリメチレン基、2-メチルトリメチレン基、1,1-ジメチルエチレン基、2-エチルトリメチレン基等が挙げられ、なかでもエチレン基及びトリメチレン基が好ましい。

【0014】

一般式(1)において、 R^3 としては、炭素数2～22の直鎖又は分岐鎖の二価炭化水素基が好ましく、特に炭素数11～22の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基、及び1～4個の二重結合を有するアルケニレン基が好ましい。具体的には、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、デカメチレン基、ウンデカメチレン基、ドデカメチレン基、トリデカメチレン基、テトラデカメチレン基、ヘキサデカメチレン基、オクタデカメチレン基、1-メチルエチレン基、2-エチルトリメチレン基、1-メチルヘプタメチレン基、2-メチルヘプタメチレン基、1-ブチルヘキサメチレン基、2-メチル-5-エチルヘプタメチレン基、2,3,6-トリメチルヘプタメチレン基、6-エチルデカメチレン基、7-メチルテトラデカメチレン基、7-エチルヘキサデカメチレン基、7,12-ジメチルオクタデカメチレン基、8,11-ジメチルオクタデカメチレン基、7,10-ジメチル-7-エチルヘキサデカメチレン基、1-オクタデシルエチレン基、エテニレン基、1-オクタデセニルエチレン基、7,11-オクタデカジエニレン基、7-エテニル-9-ヘキサデカメチレン基、7,12-ジメチル-7,11-オクタデカジエニレン基、8,11-ジメチル-7,11-オクタデカジエニレン基等が挙げられる。このうち、7,12-ジメチルオクタデカメチレン基、7,12-ジメチル-7,11-オクタデカジエニレン基、オクタデカメチレン基、ウンデカメチレン基、トリデカメチレン基が特に好ましい。

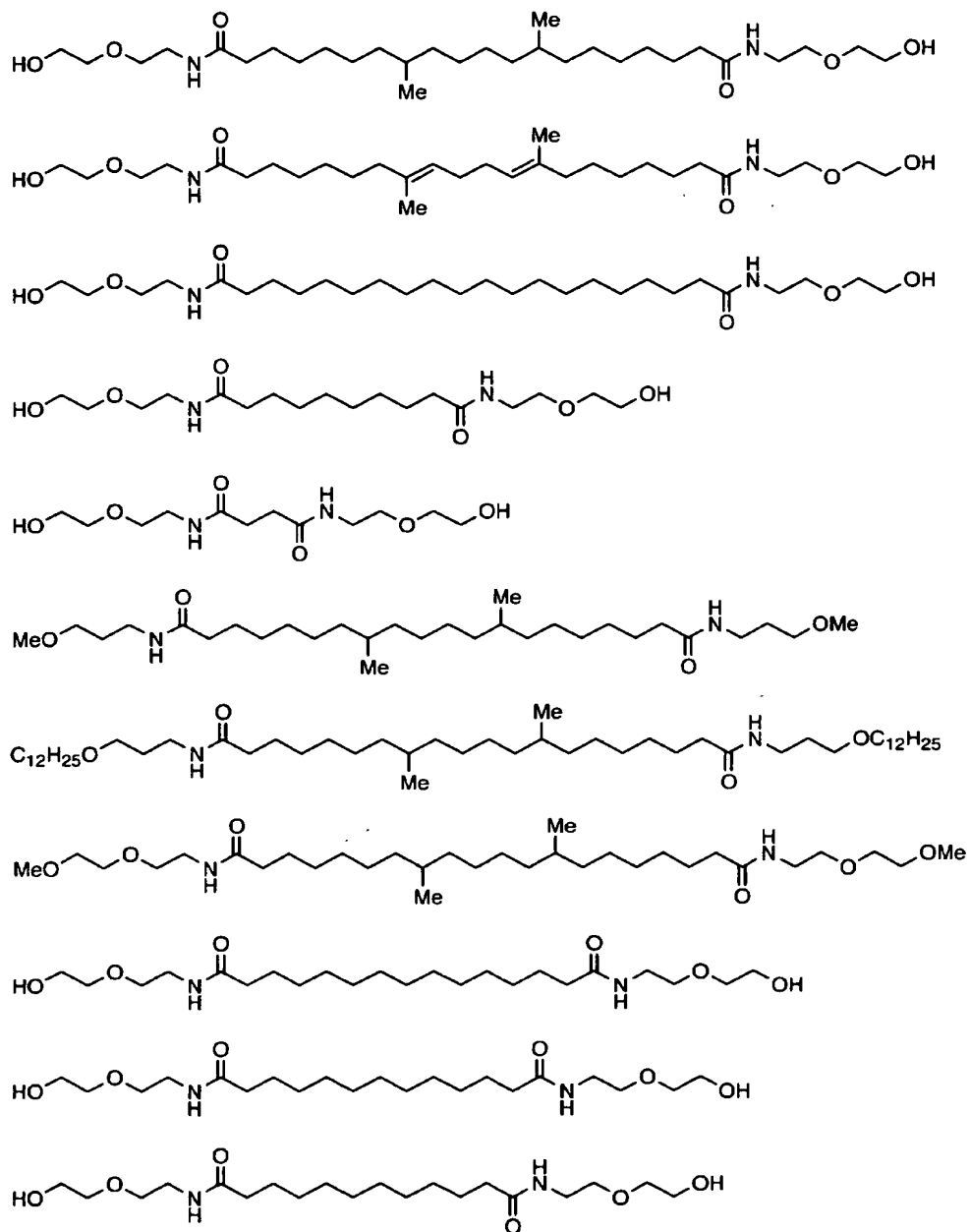
【0015】

特に好ましいジアミド化合物(1)は、 R^1 、 R^2 及び R^3 として、それぞれ上で挙

げた好ましい基を組み合わせた化合物であり、その具体例として、以下の化合物が挙げられる。

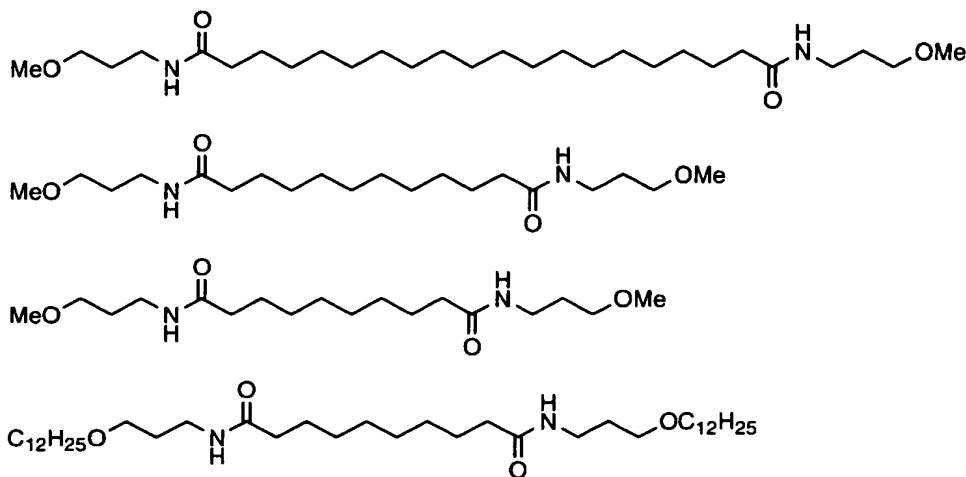
【0016】

【化7】



【0017】

【化 8】

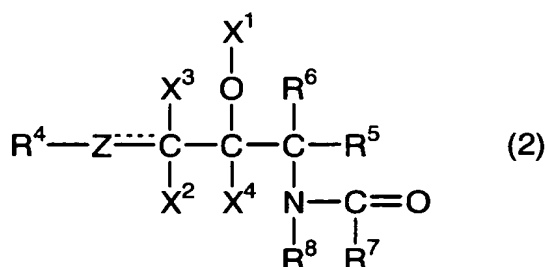


【0018】

(2) 一般式(2)で示されるセラミド類

【0019】

【化 9】



【0020】

〔式中、 R^4 はヒドロキシ基、オキシ基又はアミノ基が置換してもよい炭素数4～30の直鎖、分岐鎖又は環状の飽和又は不飽和の炭化水素基を示し、 Z はメチレン基、メチン基又は酸素原子を示し、破線は π 結合の存在又は不存在を示し、 X^1 は水素原子、アセチル基又はグリセリル基を示すか、又は隣接する酸素原子とともにオキシ基を形成し、 X^2 、 X^3 及び X^4 は各々独立して水素原子、ヒドロキシ基又はアセトキシ基を示し（但し、 Z がメチン基であるとき、 X^2 と X^3 は一方が水素原子で他方は存在せず、 $-\text{O}-\text{X}^1$ がオキシ基であるとき、 X^1 は存在しない）、 R^5 及び R^6 は各々独立して水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシメチル基又はアセトキシメチル基を示し、 R^7 はヒドロキシ基又はアミノ基が置換しても

よい炭素数 5～35 の直鎖、分岐鎖若しくは環状の飽和炭化水素基、又は該炭化水素基の ω 位にヒドロキシ基が置換してもよい炭素数 8～22 の直鎖、分岐若しくは環状の飽和若しくは不飽和の脂肪酸がエステル結合した基を示し、 R^8 は水素原子を示すか、ヒドロキシ基、ヒドロキシアルコキシ基、アルコキシ基及びアセトキシ基から選ばれる置換基を有してもよい総炭素数 1～8 の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す。]

【0021】

一般式(2)において、 R^4 としては、ヒドロキシ基が置換してもよい炭素数 7～22 の直鎖、分岐鎖又は環状の飽和又は不飽和の炭化水素基が好ましい。 X^1 としては、水素原子、グリセリル基が好ましい。 X^2 、 X^3 及び X^4 としては、その 0～1 個がヒドロキシ基であり、残余が水素原子であるのが好ましい。 R^5 及び R^6 としては、一方が水素原子又はヒドロキシメチル基であり、他方が水素原子であるのが好ましい。 R^7 における飽和炭化水素基の ω 位にエステル結合若しくはアミド結合してもよい脂肪酸としては、イソステアリン酸、12-ヒドロキシステアリン酸、リノール酸が好ましい。 R^8 としては、水素原子、あるいはヒドロキシ基、ヒドロキシアルコキシ基及びアルコキシ基から選ばれる 1～3 個が置換してもよい総炭素数 1～8 の炭化水素基が好ましい。

【0022】

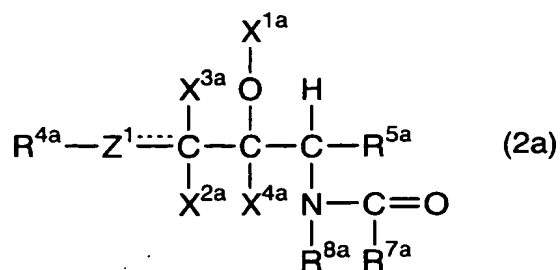
好ましいセラミド類(2)として次の(2a)及び(2b)が挙げられる。

【0023】

(2a) 一般式(2a)で表される天然セラミド又は天然型セラミド類、及びその誘導体(以下、「天然型セラミド類」と記載する)：

【0024】

【化10】



【0025】

〔式中、R^{4a}はヒドロキシ基が置換してもよい炭素数7～19の直鎖、分岐鎖又は環状の飽和又は不飽和の炭化水素基を示し、Z¹はメチレン基又はメチン基を示し、破線はπ結合の存在又は不存在を示し、X^{1a}は水素原子を示すか、又は隣接する酸素原子とともにオキシ基を形成し、X^{2a}、X^{3a}及びX^{4a}は各々独立して水素原子、ヒドロキシ基又はアセトキシ基を示し（但し、Z¹がメチン基であるとき、X^{2a}とX^{3a}は一方が水素原子で他方は存在せず、－O－X^{1a}がオキシ基であるとき、X^{4a}は存在しない）、R^{5a}はヒドロキシメチル基又はアセトキシメチル基を示し、R^{7a}はヒドロキシ基が置換してもよい炭素数5～30の直鎖、分岐鎖若しくは環状の飽和炭化水素基、又は該アルキル基のω末端にヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数8～22の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の脂肪酸がエステル結合した基を示し、R^{8a}は水素原子又は炭素数1～4のアルキル基を示す。〕

【0026】

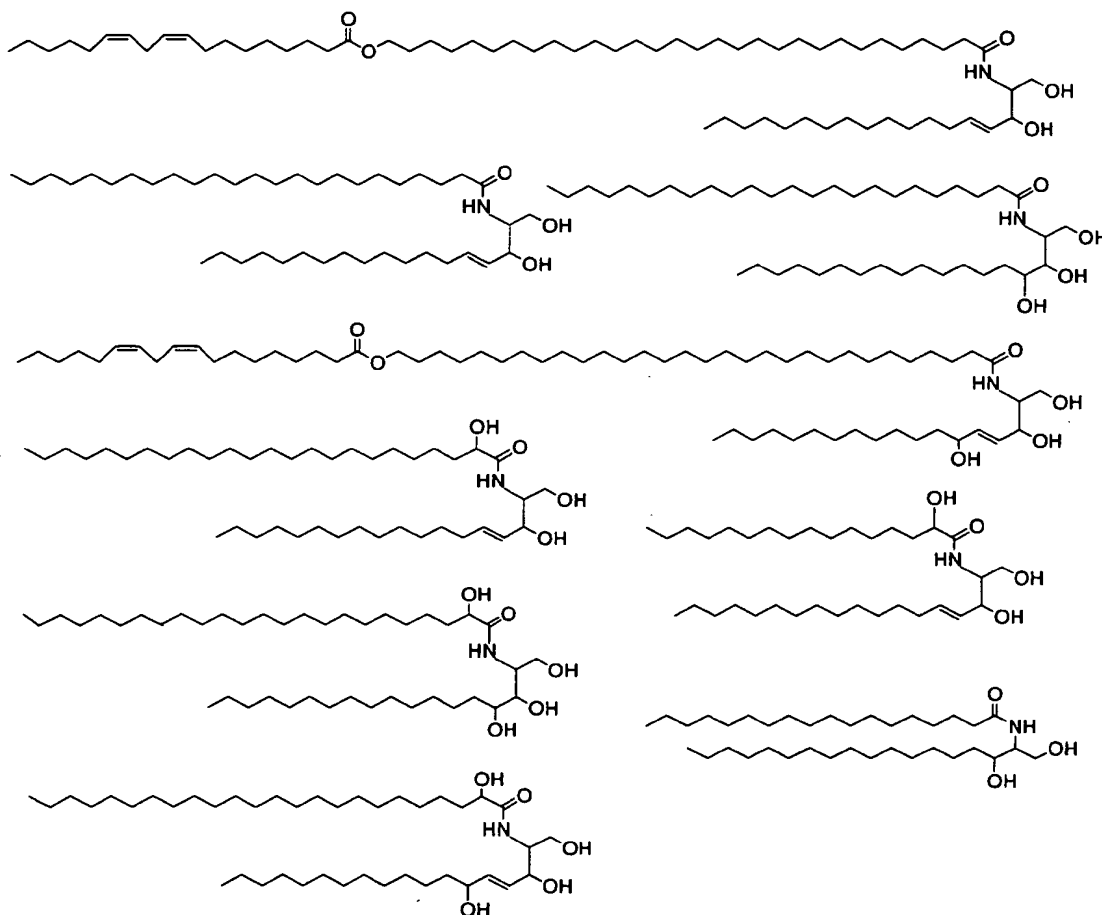
好ましくは、R^{4a}が炭素数7～19、更に好ましくは炭素数13～15の直鎖アルキル基；Z¹がメチン基でX^{2a}とX^{3a}の一方が水素原子；R^{7a}が炭素数9～27のヒドロキシ基が置換してもよい直鎖アルキル基である化合物が挙げられる。また、X^{1a}は水素原子であるか、酸素原子とともにオキシ基を形成するのが好ましい。特に、R^{7a}としては、トリコシル基、1-ヒドロキシペンタデシル基、1-ヒドロキシトリコシル基、ヘプタデシル基、1-ヒドロキシウンデシル基、ω位にリノール酸がエステル結合したノナコシル基が好ましい。

【0027】

天然型セラミド類の具体例としては、以下に構造を示すような、スフィンゴシン、ジヒドロスフィンゴシン、フィトスフィンゴシン又はスフィンガジエニンがアミド化されたセラミドType 1～7（例えば、J. Lipid Res., 24:759 (1983) の図2、及びJ. Lipid. Res., 35:2069 (1994) の図4 記載のブタ及びヒトのセラミド類）が挙げられる。

【0028】

【化11】



【0029】

更にこれらのN-アルキル体（例えばN-メチル体）も挙げられる。これらは天然からの抽出物及び合成物のいずれでもよく、市販のものを用いることができる。

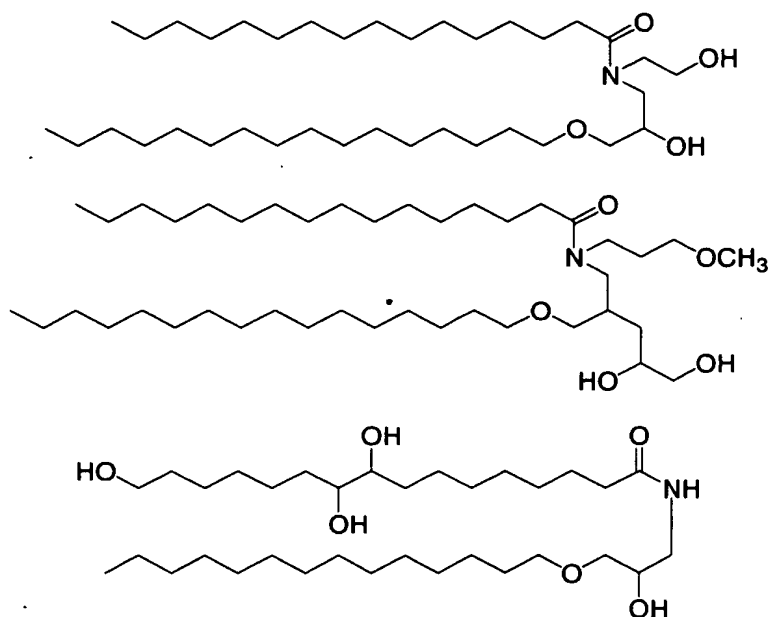
【0030】

(2b) 次の一般式(2b)で表される擬似型セラミド類：

4bがヘキサデシル基、X1bがグリセリル基、R7bがトリデシル基、R8bが3-メトキシプロピル基のものが好ましく、一般式(2b)のR4bがヘキサデシル基、X1bが水素原子、R7bがペンタデシル基、R8bがヒドロキシエチル基のものが特に好ましい。好ましい具体例として、以下のものが挙げられる。

【0035】

【化13】

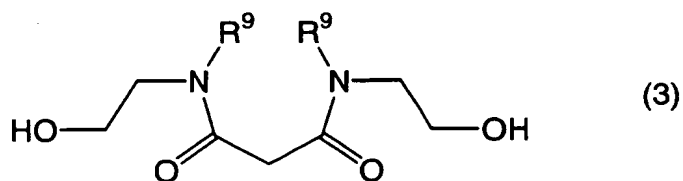


【0036】

(3) 一般式(3)で表されるジアミド化合物

【0037】

【化14】



【0038】

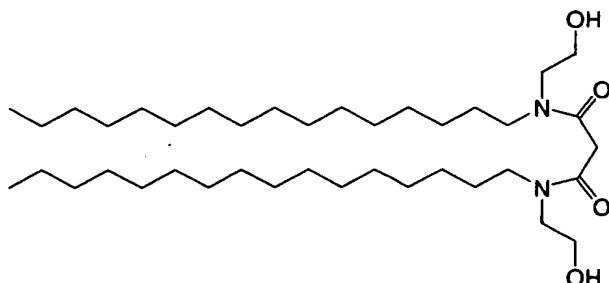
〔式中、R⁹はヒドロキシ基が置換してもよい炭素数10～18のアルキル基を示す。〕

【0039】

化合物(3)の具体例として、以下の化合物が挙げられる。

【0 0 4 0】

【化 1 5】

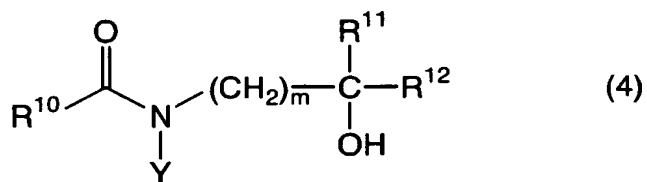


【0 0 4 1】

(4) 一般式(4)で表されるアミド化合物

【0 0 4 2】

【化 1 6】

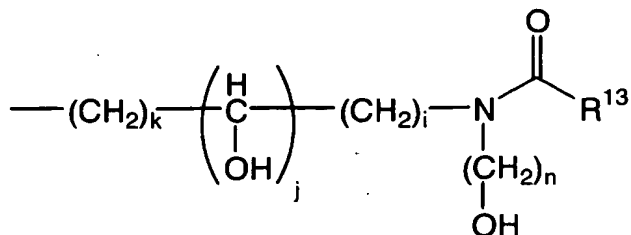


【0 0 4 3】

〔式中、 R^{10} は炭素数9～31の直鎖又は分岐鎖の、飽和又は不飽和の、水酸基が置換してもよいアルキル基、又は2-ドデセン-1-イルコハク酸の残基を示し、 m は1～3の整数を示し、 R^{11} 及び R^{12} は各々水素原子又は炭素数1～4のアルキル基又はヒドロキシアルキル基を示し、 Y は炭素数10～32の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の水酸基が置換してもよいアルキル基、又は次式

【0 0 4 4】

【化17】



【0045】

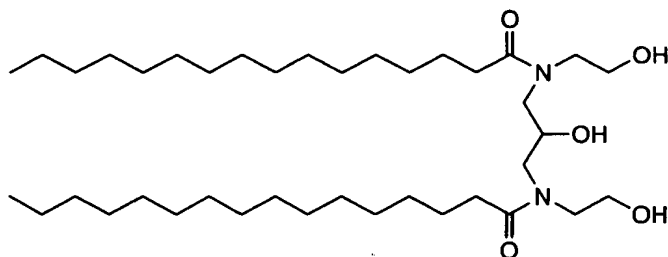
(k、i 及び n は、各々 1～3 の整数を示し、j は 0 又は 1 を示し、R¹³ は炭素数 9～31 の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の水酸基が置換してもよいアルキル基を示す) で表される置換基を示す。]

【0046】

化合物(4)の具体例として、以下の化合物が挙げられる。

【0047】

【化18】



【0048】

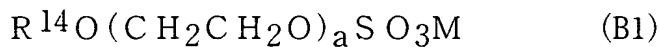
成分(A)の両親媒性アミド脂質は、2種以上を併用してもよく、またその含有量は、毛髪へのしなやかさの付与、枝毛・切れ毛の発生抑制の点から、本発明の毛髪洗浄剤中の0.001～20重量%が好ましく、更には0.1～15重量%、特に0.2～3重量%が好ましい。

【0049】

成分(B)のアニオン界面活性剤としては、アルキル(又はアルケニル)硫酸塩、ポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)エーテル硫酸塩、アルカンスルホン酸塩、オレフィンスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル(又はアルケニル)スルホコハク酸塩、ジアルキル(又はジアルケニル)スルホコハ

ク酸塩、ポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)スルホコハク酸塩、アルキル(又はアルケニル)エーテルカルボン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)エーテルカルボン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキル(又はアルケニル)エーテルリン酸塩、脂肪酸塩、N-アシルグルタミン酸塩、N-アシルタウリン酸塩、N-アシルメチルタウリン等が挙げられる。これらのうち、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルケニルエーテル硫酸塩、アルキル硫酸塩が好ましく、特に一般式(B1)又は(B2)で表されるものが好ましい。

【0050】



【0051】

[式中、 R^{14} は炭素数10～18のアルキル基又はアルケニル基を示し、 R^{15} は炭素数10～18のアルキル基を示し、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム、アルカノールアミン又は塩基性アミノ酸を示し、aは重量平均で1～5の数を示す。]

【0052】

これら成分(B)は2種以上を併用してもよく、またその含有量は、泡立ち、使用時の液性、洗浄性の点から、本発明の毛髪洗浄剤中の1～50重量%が好ましく、更には8～30重量%、特に10～22重量%が好ましい。

【0053】

成分(C)のシリコーン類としては、ジメチルポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、カルボキシ変性シリコーン、メチルフェニルポリシロキサン、脂肪酸変性シリコーン、脂肪族アルコール変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、環状シリコーン、アルキル変性シリコーン等が例として挙げることができる。なかでも、ジメチルポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリコーンが好ましい。ジメチルポリシロキサンを併用した場合には、毛髪に良好な潤滑性を付与することができ、また、ポリエーテル変性シリコーンを併用した場合には、なめらかさを付

与することができ、アミノ変性シリコーンを併用した場合には、しっとり感を付与することができる。ジメチルポリシロキサンとしては、求める感触に応じて $5\text{ mm}^2/\text{s}$ の粘度のものから、エマルジョンとして供給される場合が多い $1000\text{ 万 mm}^2/\text{s}$ のものが使用できる。なかでも $5000\sim 1000\text{ 万 mm}^2/\text{s}$ 、特に $5\text{ 万}\sim 1000\text{ 万 mm}^2/\text{s}$ のものが好ましい。ポリエーテル変性シリコーンは、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ポリ（オキシエチレン・オキシプロピレン）メチルポリシロキサン共重合体の総称であり、種々のHLBを有するものが知られているが、市販品としては、信越化学工業社のシリコーンKF351A、同KF353A、同KF6008、同KF6016、同KF6011、同KF6012、ダウコーニング社のDC8500、東レ・ダウコーニング社のSH3771C、同3773C、同3775C等が挙げられる。ポリエーテル変性シリコーンとしては、Griffin法によるHLBが4～18、特に7～11のものが好ましい。アミノ変性シリコーンとしては、アモジメチコンオイル又はそのエマルジョンを用いることができ、市販品としては、東レ・ダウコーニング社のアモジメチコンエマルジョンSM8704Cや、東芝シリコーン社のXF-42B1989等が挙げられる。

【0054】

成分(C)のシリコーン類は、2種以上を併用することもでき、その含有量は、本発明の毛髪洗浄剤中の0.005～5重量%が好ましく、更には0.01～4重量%、特に0.1～2重量%が好ましい。

【0055】

なお、成分(C)のシリコーン類は、毛髪洗浄剤中で分散状態にあるが、その平均粒径は、 $0.001\sim 200\text{ }\mu\text{ m}$ が好ましく、更には組成物の安定性の点からは $0.001\sim 10\text{ }\mu\text{ m}$ 、特に $0.1\sim 5\text{ }\mu\text{ m}$ が好ましく、毛髪乾燥時の感触向上の点からは $50\sim 150\text{ }\mu\text{ m}$ 、特に $80\sim 120\text{ }\mu\text{ m}$ が好ましい。

【0056】

本発明の毛髪洗浄剤には、更に泡性能を向上させるため、成分(B)以外の界面活性剤、好ましくは非イオン界面活性剤又は両性界面活性剤を含有させてもよい。

【0057】

非イオン界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステ

ル類、ポリオキシアルキレンソルビット脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレングリセリン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシアルキレン（硬化）ヒマシ油類、ショ糖脂肪酸エステル類、ポリグリセリンアルキルエーテル類、ポリグリセリン脂肪酸エステル類、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルグリコシド類、グリセリルエーテル類等が挙げられる。このうち、アルキルグリコシド類、ポリオキシアルキレン（C₈～C₂₀）脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、脂肪酸アルカノールアミドが好ましい。脂肪酸アルカノールアミドとしては、炭素数 8～18、特に炭素数 10～16 のアシル基を有するものが好ましい。また、脂肪酸アルカノールアミドとしては、モノアルカノールアミド、ジアルカノールアミドのいずれでもよく、炭素数 2～3 のヒドロキシアルキル基を有するものが好ましく、例えばオレイン酸ジエタノールアミド、パーム核油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ラウリン酸イソプロパノールアミド、ラウリン酸モノエタノールアミド等が挙げられる。

【0058】

両性界面活性剤としては、ベタイン系界面活性剤等が挙げられる。このうち、アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、脂肪酸アミドプロピルベタイン等のベタイン系界面活性剤がより好ましく、脂肪酸アミドプロピルベタインが特に好ましい。脂肪酸アミドプロピルベタインは、炭素数 8～18、特に炭素数 10～16 のアシル基を有するものが好ましく、特にラウリン酸アミドプロピルベタイン、パーム核油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン等が好ましい。

【0059】

界面活性剤は、2 種以上を併用してもよく、またその含有量は全組成中の 0.01～20 重量%、更に 0.05～10 重量%、特に 0.1～5 重量%が好ましい。

【0060】

本発明の毛髪洗浄剤には、更に使用感を向上させる目的で、感触向上成分として通常用いられるカチオン性ポリマーを含有させることができる。

【0061】

カチオン性ポリマーとしては、ポリジメチルジアリルアンモニウムクロリド、アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド／アクリレートコポリマー、アクリルアミド／ジメチルジアリルアンモニウムクロリドコポリマー、メチルビニルイミダゾリニウムクロリド／ビニルピロリドンコポリマー、ヒドロキシエチルセルロース／ジアリルジメチルアンモニウムクロリドコポリマー、ビニルピロリドン／ジメチルアミノエチルメタクリレートコポリマーのジエチル硫酸塩、ビニルピロリドン／ジメチルアミノエチルメタクリレートコポリマー、ビニルピロリドン／アルキルアミノアクリレート／ビニルカプロラクタムコポリマー、ビニルピロリドン／ジメチルアミノプロピルメタクリルアミドコポリマー、塩化0-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]ヒドロキシセルロース、グアヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド等が挙げられる。カチオン性ポリマーは、2種以上を併用してもよく、またその含有量は固形分として全組成中の0.01～20重量%、更に0.05～10重量%、特に0.1～5重量%が好ましい。

【0062】

本発明の毛髪洗浄剤には、上記成分以外に、高級アルコール、ラノリン誘導体、ポリエチレングリコールの脂肪酸エステル類等の油性成分；ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール等の水溶性高分子；ソルビトール等の多価アルコール；保湿剤；エチレンジアミン四酢酸（EDTA）等のキレート剤；ビタミン等の薬剤；アミノ酸及びその誘導体；ポリエチレン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ナイロン、シリコン等のポリマー微粉末及びそれらの疎水化処理物；動植物由来の抽出エキス；紫外線吸収剤；パール化剤；防腐剤；殺菌剤；pH調整剤；色素；香料などを、目的に応じて配合することができる。

【0063】

本発明の毛髪洗浄剤の形態は、液状、粉末状、ゲル状、顆粒状等、適宜選択できるが、溶剤として水又は低級アルコール、特に水を用いた液状のものが好まし

い。

【0064】

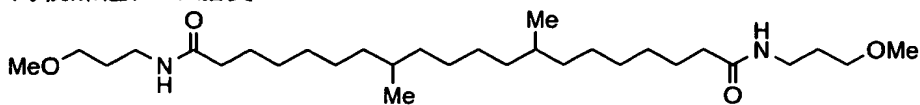
【実施例】

以下の実施例及び比較例で使用した両親媒性アミド脂質は、以下の化合物である。

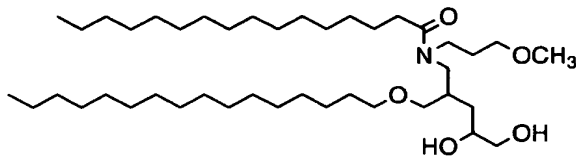
【0065】

【化19】

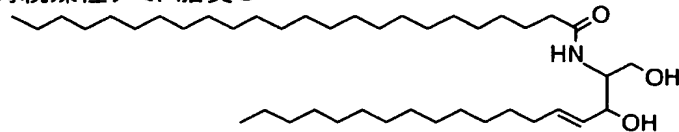
両親媒性アミド脂質A



両親媒性アミド脂質B

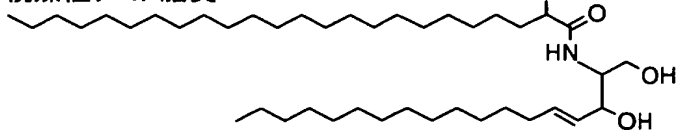


両親媒性アミド脂質C



セラミド2

両親媒性アミド脂質D



セラミド5

【0066】

実施例1～3及び比較例1～3

常法にしたがって、表1に示すシャンプーを調製し、その評価を行った。

【0067】

(1) すべり感、しっとり感

健康な日本人女性の毛髪20g（長さ15cm）を束ね、この毛髪束に表1のシャンプー1gを塗布して1分間泡立てた後、30秒間流水ですすぎ、タオルで水分を拭き取り、ドライヤーにて乾燥した。乾燥状態の髪の「すべり感」及び「しっとり感」を以下の基準に従って官能評価した。

【0 0 6 8】

すべり感：

◎：自然な良いすべりがある。

○：すべりがある。

△：どちらともいえない。

×：きしみがある。

【0 0 6 9】

しっとり感：

◎：非常にしっとりする。

○：しっとりする。

△：どちらともいえない。

×：しっとりしない。

【0 0 7 0】

(2) 枝毛・切れ毛の発生抑制効果

未だパーマ、ヘアカラー等の化学処理をしたことのない日本人女性の毛髪約20 g（約15～20cm）の毛束に対し、ラビナスピュアカラーNeoレッドニュアンス（花王社）により、室温、20分処理（浴比1：1）を行った後、プレーンシャンプー及びプレーンリンスによる洗浄処理を行った。プレーンシャンプー及びプレーンリンスの組成は下記のとおりである。

【0 0 7 1】

○プレーンシャンプー

（重量％）

ポリオキシエチレン(2.5)ラウリルエーテル硫酸

ナトリウム液（25重量％） 62.00

ラウリン酸ジエタノールアミド 2.28

エデト酸二ナトリウム 0.10

安息香酸ナトリウム 0.50

オキシベンゾン 0.03

リン酸（75重量％） 0.10

ジブチルヒドロキシトルエン	0.01
塩化ナトリウム	0.80
赤色106号	0.00012
香料	0.26
精製水	残量

【 0 0 7 2 】

○プレーンリンス

(重量%)

塩化ステアリルトリメチルアンモニウム (28重量%)	2.7
塩化ジステアリルジメチルアンモニウム	3.6
セタノール	2.0
プロピレングリコール	5.0
p-ヒドロキシ安息香酸メチル	0.1
イオン交換水	残量

【 0 0 7 3 】

上記洗浄処理を行った毛束について、表 1 のシャンプーで 1 回洗浄処理を行い、乾燥後、25～27℃、21～25%RHで、一定回数（100回／分×90分）ブラッシングした後の枝毛発生度を、ブラッシング前と比較して下記の基準で評価した。

【 0 0 7 4 】

- ◎：枝毛・切れ毛の増加が認められない。
- ：枝毛・切れ毛の増加がほとんど認められない。
- △：枝毛・切れ毛の増加がやや認められる。
- ×：枝毛・切れ毛の増加が認められる。

【 0 0 7 5 】

【表 1】

		(重量%)					
		実施例			比較例		
		1	2	3	1	2	3
(A)	両親媒性アミド脂質A	2	2	—	2	—	—
	両親媒性アミド脂質B	—	—	2	—	—	—
(B)	ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	10	10	10	10	10	10
	ラウリル硫酸ナトリウム	5	5	5	5	5	5
(C)	ジメチルポリシロキサンエマルジョン* ¹	2	2	—	—	—	—
	アミノ変性シリコーンエマルジョン* ²	—	0.5	0.5	—	0.5	—
その他	ミリスチルアルコール	1	1	1	1	1	1
	ココイルモノエタノールアミド	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	エチレングリコールジステアレート	1	1	1	1	1	1
	カチオン化ヒドロキシエチルセルロース	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	カチオン化グアーガム	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	pH調整剤(水酸化ナトリウム, クエン酸)	適量* ³	適量* ³	適量* ³	適量* ³	適量* ³	適量* ³
	精製水	残量	残量	残量	残量	残量	残量
	pH	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
評価	髪のスベリ	○	◎	◎	△	△	△
	髪のしっとり感	◎	◎	◎	○	○	△
	枝毛・切れ毛発生抑制	◎	◎	○	◎	△	△

*1: 東レ・ダウコーニング社、CF-2460(75重量%エマルジョン, 平均粒径約100 μ m)*2: 東レ・ダウコーニング社、SM8704C(40重量%エマルジョン, 平均粒径約0.5 μ m)

*3: pH調整量

【0076】

実施例 4 シャンプー

		(重量%)
ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	10.0	
ラウリル硫酸ナトリウム	5.0	
カチオン化グアーガム	0.1	
両親媒性アミド脂質A	0.2	
リンゴ酸	0.75	
塩化ナトリウム	1.0	
ラウリルアミドプロピルベタイン	1.0	
ココイルモノエタノールアミド	0.3	
ジメチコン含有エマルジョン		

(東レ・ダウコーニングシリコーン社, CF-2460,

75重量%エマルジョン, 平均粒径約 $100\mu\text{m}$)	0.5
プロピレンカーボネート	0.5
グリセリン	1.0
水酸化ナトリウム	pH調整量
イオン交換水	残量

【0 0 7 7】

上記シャンプー (pH6.0) は、洗髪後の髪に良好なすべり感、しっとり感を付与でき、また枝毛・切れ毛の発生を抑制できるものである。

【0 0 7 8】

実施例 5 コンディショニングシャンプー

	(重量%)
ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	8.0
ラウリル硫酸ナトリウム	5.0
カチオン化グアーガム	0.5
両親媒性アミド脂質A	2.0
マレイン酸	0.75
クエン酸三ナトリウム	1.0
ラウリルアミドプロピルベタイン	3.0
2-エチルヘキシルモノグリセリルエーテル	0.7
ジメチコーン含有エマルジョン	
(東レ・ダウコーニングシリコーン社, CF-2460, 75重量%エマルジョン, 平均粒径約 $100\mu\text{m}$)	1.5
アモジメチコーン含有エマルジョン	
(東レ・ダウコーニング社, SM8704C, 40重量%エマルジョン, 平均粒径約 $0.5\mu\text{m}$)	0.1
ミリスチルアルコール	1.0
エチレングリコールジステアレート	3.0
ポリプロピレングリコール(Mw=400)	0.5
グリセリン	1.0

イオン交換水

残量

【0079】

上記シャンプー (pH5.5) は、洗髪後の髪に良好なすべり感、しっとり感を付与でき、また枝毛・切れ毛の発生を抑制できるものである。

【0080】

実施例6 コンディショニングシャンプー

(重量%)

ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム 11.0

ラウリル硫酸ナトリウム 5.0

カチオン化グアーガム 0.3

両親媒性アミド脂質B 2.0

リンゴ酸 0.75

乳酸 0.1

塩化ナトリウム 0.2

ベンジルアルコール 0.5

ココイルモノエタノールアミド 1.0

アモジメチコーン含有エマルジョン

(東レ・ダウコーニング社, SM8704C,

40重量%エマルジョン, 平均粒径約 $0.5\mu\text{m}$) 0.1

ミリスチルアルコール 1.0

セタノール 0.5

エチレングリコールジステアレート 3.0

カチオン化ヒドロキシエチルセルロース 0.3

グリセリン 1.0

水酸化ナトリウム pH調整量

イオン交換水 残量

【0081】

上記シャンプー (pH5.5) は、洗髪後の髪に良好なすべり感、しっとり感を付与でき、また枝毛・切れ毛の発生を抑制できるものである。

【0082】

実施例7 コンディショニングシャンプー

	(重量%)
ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	8.0
カチオン化グアーガム	0.3
両親媒性アミド脂質C	0.05
両親媒性アミド脂質D	0.1
リンゴ酸	0.5
乳酸	0.5
塩化ナトリウム	1.0
ラウリルアミドプロピルベタイン	3.0
ジメチコーン含有エマルジョン	
(東レ・ダウコーニングシリコーン社, CF-2460, 75重量%エマルジョン, 平均粒径約100 μ m)	1.5
アモジメチコーン含有エマルジョン	
(東レ・ダウコーニング社, SM8704C, 40重量%エマルジョン, 平均粒径約0.5 μ m)	0.1
ミリスチルアルコール	1.0
セタノール	0.5
ベヘニルトリモニウムクロライド	0.5
エチレングリコールジステアレート	2.0
ベンジルオキシエタノール	0.5
水酸化ナトリウム	pH調整量
イオン交換水	残量

【0083】

上記シャンプー (pH5.5) は、洗髪後の髪に良好なすべり感、しっとり感を付与でき、また枝毛・切れ毛の発生を抑制できるものである。

【0084】

【発明の効果】

本発明の毛髪洗浄剤は、洗浄性・使用感を損なうことなく、物理的・化学的刺激から毛髪を保護して枝毛・切れ毛の発生を抑制し、更に洗浄後の毛髪に自然なすべり感、しっとり感、健康な髪本来のしなやかさ等の良好な感触や保湿性を付与し、かつ安定性にも優れるものである。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 毛髪損傷の防止・修復効果に優れる毛髪洗浄剤の提供。

【解決手段】 (A)両親媒性アミド脂質、(B)アニオン界面活性剤及び(C)シリコーン類を含有する毛髪洗浄剤。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 3 7 5 3 2 0
受付番号	5 0 2 0 1 9 6 6 3 9 9
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 5 年 1 月 6 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年12月25日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 2 - 3 7 5 3 2 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 0 9 1 8]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 1 4 番 1 0 号

氏 名

花王株式会社